PREPARATION OF NOVEL EPOXY RESIN

Publication number: JP60161973 Publication date: 1985-08-23

Inventor:

YANAGII TOYOKAZU; WATANABE MASAHARU;

INOUE KIMIO; MURAI TAKAAKI

Applicant:

DAICEL CHEM

Classification:

- international: C07D303/14; C07D301/14; C07D303/18; C07D303/36;

C08G59/00; C08G59/20; C08G65/14; C08G65/28; C08G65/32; C07D303/18; C07D303/00; C07D301/00; C08G59/00; C08G65/00; (IPC1-7): C07D303/14;

C08G59/20; C08G65/14; C08G65/32

- European:

Application number: JP19840014860 19840130 Priority number(s): JP19840014860 19840130

Report a data error here

Abstract of **JP60161973**

NEW MATERIAL:An epoxy compound expressed by formula I {R1 is organic compound residue having I active H atoms; n1, n2...nl are integers 0-100, and the sum thereof is 1-100; I is an integer 1-100; B is expressed by formula II[X is expressed by formula III, IV or V (R2 is H, alkyl, alkylcarbonyl or arylcarbonyl)], and contains one or more groups expressed by formula III in the resin expressed by formula I }. EXAMPLE:The compound expressed by formula VI (n is 2 on the average). USE:An alicyclic epoxy resin compound, having rapidly curable terminal epoxy groups and improved heat resistance and electrical characteristics without containing chlorine, and applicable to preparation of large-scale integrated circuits (LSI) sealing materials, sealants for light emitting diodes (LED) and semiconductors and coating materials, etc. PREPARATION:An unsaturated compound expressed by formula VII (A is cyclohexane skeleton having vinyl group of formula VIII) is reacted with an epoxidizing agent, e.g. peracetic acid, if necessary in a solvent at -70-+200 deg.C to give the aimed compound expressed by formula I.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(JP); (+2)

Family list Back to JP6016 18 family members for: JP60161973 Derived from 8 applications Polyether compounds and processes for production thereof. Inventor: MURAI TAKAAKI (JP); WATANABE SHOJI Applicant: DAICEL CHEM (JP) (JP); (+2)IPC: co8G59/02; co8G59/34; co8G65/14 (+8) **EC:** C08G59/02; C08G59/34; (+3) Publication info: **DE3586597D D1** - 1992-10-15 Polyether compounds and processes for production thereof. Inventor: MURAI TAKAAKI (JP); WATANABE SHOJI Applicant: DAICEL CHEM (JP) (JP); (+2)IPC: co8G59/02; co8G59/34; co8G65/14 (+8) **EC:** C08G59/02; C08G59/34; (+3) Publication info: DE3586597T T2 - 1993-03-11 Polyether compounds and processes for production thereof. Inventor: MURAI TAKAAKI; WATANABE SHOJI; Applicant: DAICEL CHEM (JP) (+2)IPC: c08G59/02; c08G59/34; c08G65/14 (+8) **EC:** C08G59/02; C08G59/34; (+3) Publication info: EP0150850 A2 - 1985-08-07 EP0150850 A3 - 1987-01-21 EP0150850 B1 - 1992-09-09 **EPOXY RESIN COMPOSITION** Inventor: INQUE KIMIO; WATANABE MASAHARU; Applicant: DAICEL CHEM (+2)**IPC:** co8G59/32; co8G59/00; co8G59/20 (+5) EC: Publication info: JP1152119 A - 1989-06-14 JP1724382C C - 1992-12-24 JP4012889B B - 1992-03-06 **NOVEL EPOXY RESIN COMPOSITION** Inventor: INOUE KIMIO; WATANABE MASAHARU; Applicant: DAICEL CHEM (+2)**IPC:** co8K3/00; co8G59/00; co8G59/20 (+9) EC: Publication info: JP1480756C C - 1989-02-10 JP60170620 A - 1985-09-04 JP63031493B B - 1988-06-24 **NOVEL EPOXY RESIN** Inventor: YANAGII TOYOKAZU; WATANABE Applicant: DAICEL CHEM MASAHARU; (+2) IPC: C07D303/14; C07D303/24; C07D303/36 EC: (+15)Publication info: JP1721054C C - 1992-12-24 JP4010471B B - 1992-02-25 JP60166675 A - 1985-08-29 PREPARATION OF NOVEL EPOXY RESIN Applicant: DAICEL CHEM Inventor: YANAGII TOYOKAZU; WATANABE MASAHARU; (+2) IPC: C07D303/14; C07D301/14; C07D303/18 EC: Publication info: JP1897574C C - 1995-01-23 JP6025194B B - 1994-04-06 JP60161973 A - 1985-08-23 Polyether compounds, epoxy resins, epoxy resin compositions, and processes for production thereof Inventor: MURAI TAKAAKI (JP); WATANABE SHOJI Applicant: DAICEL CHEM (JP)

EC: C08G59/02; C08G59/34; (+3)

IPC: *C08G59/02; C08G59/34; C08G65/14* (+5)

Publication info: US4565859 A - 1986-01-21

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-161973

劉発明の名称 新規なエポキシ樹脂の製造方法

②特 願 昭59-14860

20出 **夏** 昭59(1984)1月30日

70発 明 者 井 和 大竹市玖波6-8-5 砂発 明 者 渡 辺 正 治 大竹市玖波6-8-3 ⑩発 明 者 # 上 公 夫 大竹市玖波 4-11-7 砂発 明 者 村 井 孝 明 大竹市玖波 4-11-7 ⑪出 願 人 ダイセル化学工業株式 堺市鉄砲町1番地 会社

明 細 瘤

1. 発明の名称

新規なエポキシ樹脂の製造方法

2. 特許請求の範囲

一般式(I)で表わされる不飽和化合物を、エポキシ化剤と反応させることを特徴とする一般式(II)で表わされる新規なエポキシ樹脂の製造方法

$$R_{1} \xrightarrow{f} A \xrightarrow{h_{1}} H$$

$$R_{1} \xrightarrow{f} A \xrightarrow{h_{2}} H$$

$$(I)$$

ただしR,は《個の活性水素を有する有機化合物残基。

n, n, n, は 0 又は 1 ~ 1 0 0 の整数で その和が 1 ~ 1 0 0 である。

ℓは1~100の整数をあらわす。

Aはピニル基を有するシクロヘキサン骨格であ り、次式で要わされる。

$$R_1 \xrightarrow{f \text{ B } \frac{1}{n_1} - H} H$$

$$R_2 \xrightarrow{f \text{ B } \frac{1}{n_2} - H} (\Pi)$$

ただしR,は & 個の活性水素を有する有機化合物残基。

n,,n,, m, は0又は100の整数でその 和が1~100である。

ℓは1~100の整数をあらわす。
Bは置換基を有するシクロヘキサン骨格であり、
次式で表わされる。

脂中に1個以上含む。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、耐熱性、耐水性、耐食性にすぐれた新規な脂環式エポキシ樹脂の製造方法に関する。

産業界において、現在最も広く使用されている
エポキン樹脂は、ピスフェノールAとエピクロル
ヒドリンとの反応によって製造されるとところはは
ピーピス型エポキシ樹脂である。この樹脂はないない
から固体までの幅広い製品が得られ、しかには
からを変化できるという利点をもっている。しかる
ないう特徴にもかかわらず、耐候性が悪いこと、熱変

塩紫を含まず、電気特性、耐熱性にすぐれた エポキシ樹脂としては、脂環環のシシクロアルケ これのは 5 員環、 6 員環のシシクロアルケ これの情なでは、ののは、サン化では、 では、ないないでは、 では、内部エポキン基であり、、通常酸無が、 物による加熱硬化が行なわれるが、反応性なない。 そのため、ポリアミンによる常温硬化はできたがいため、ポリアミンによる常温硬化はできたがいた。 そのため、脂環式エポキン樹脂の使用範囲を著しく狭いものにしている。

脂環式エポキン樹脂としては(III)、(IV)の構造を有するものが工業的に製造され、使用されている。

(Ⅲ)はその粘度が非常に低いこと故に耐熱性 エポキン精沢剤に使用されているが毒性が強く、 作業者の皮膚が著しくかぶれる等の問題がある。

(Ⅳ) は不純物が少なく色相が低く、その硬化物の熱変形温度は高いがエステル結合に基づく耐水性の悪さが問題となっている。

さらに(川)、(IV)いずれも低粘度の液状エポキシ樹脂であるため、トランスファー成形等の固型エポキシ樹脂の成形システムを適用することができない。

本発明者等はこの点に鑑み鋭意研究を重ねた結果、ビニルシクロヘキサン骨格を有するポリエーテル化合物をエポキシ化剤と反応させることによって脂環骨格を有しながらも速硬性の末端エポキ

シ基をもち、塩素を含まず、耐熱性、電気特性に すぐれたエポキシ樹脂を製造し得ることを見い出 し本発明に至った。

即ち、本発明は一般式(I)で表わされる不飽 和化合物を、エポキシ化剤と反応させることを特 徴とする一般式(II)で表わされるエポキシ樹脂 の製造方法に関する。

$$R_1 \xrightarrow{f} A \xrightarrow{h} H$$

$$R_2 \xrightarrow{f} A \xrightarrow{h} H$$

$$(I)$$

ただしR,は《個の活性水素を有する有機化合物残基。

n1, n2, …… n1 は 0 又は 1 ~ 1 0 0 の整数で その和が 1 ~ 1 0 0 である。

ℓは1~100の整数をあらわす。

Aはビニル基を有するシクロヘキサン骨格であ り、次式で扱わされる。

$$R_1 \xrightarrow{f \ B \rightarrow_{\Pi_2} \ H} \qquad (\Pi)$$

ただしR,は&個の活性水素を有する有機化合 物残基。

n1, n2, …… n, は0又は1~100の整数で その和が1~100である。

ℓは1~100の整数をあらわす。

Bは置換基を有するシクロヘキサン骨格であり、 次式で扱わされる。

CH-CHzを少なくとも式(II)の樹脂

中に1個以上含む。

本発明の(Ⅱ)式であらわされる新規エポキシ 樹脂の製造において(II)式のRiは活性水素を 有する有機物残基であるが、その前駆体である活 性水素を有する有機物としては、アルコール類。 フェノール類,カルポン酸類,アミン類,チォー ル頻等があげられる。

アルコール類としては、1価のアルコールでも 多価アルコールでもよい。

例えばメタノール,エタノール,プロパノール, プタノール,ペンタノール,ヘキサノール,オク タノール等の脂肪族アルコール,ベンジルアルコ コール , オキシピパリン酸のネオペンチルグリコールエ ステル、シクロヘキサンジメタノール、グリセリン、ジグ

リセリン、ポリグリセリン、トリメチロールブロ パン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリト ール,ジベンタエリスリトール,等がある。

フェノール類としては、フェノール,クレゾー ル , カテコール , ピロガロール , ハイドロキノン , ハイドロキノンモノメチルエーテル,ビスフェノ ールA,ピスフェノールF。 4,4'・ジヒドロキシ ペンゾフェノン、ピスフェノールS.フェノール 樹脂,クレゾールノポラック樹脂等がある。

カルポン酸類としてはギ酸、酢酸、プロピオン 段,酪酸,動植物油の脂肪酸,フマル酸、マレイ ン酸、アジピン酸、ドデカン2酸、トリメリット 酸、ピロメリット酸、ポリアクリル酸、フタール 酸,イソフタル酸,テレフタル酸等がある。また 乳酸、クエン酸、オキシカプロン酸、等、水酸基 とカルポン酸を共に有する化合物もあげられる。

アミン類としてはメチルアミン。エチルアミン。 プロピルアミン,プチルアミン,ペンチルアミン, ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、オクチ ルアミン、ドデシルアミン、4.41・ジアミノジフ

ェニルメタン。イソホロンジアミン、トルエンジ アミン, ヘキサメチレンジアミン, キシレンジア ミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテト ラミン,エタノールアミン等がある。

チオール類としては、メチルメルカプタン。エ チルメルカプタン,プロピルメルカプタン,フェ ニルメルカプタン等のメルカプト類,メルカプト プロピオン酸あるいはメルカプトプロピオン酸の 多価アルコールエステル例えばエチレングリコール ジメルカプトプロピオン酸エステル、トリメチロ - ルプロパントリメルカプトプロピオン酸エステ ル、ペンタエリスリトールペンタメルカプトプロ ピオン酸エステル等があげられる。

さらにその他、活性水素を有する化合物として はポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル部分加 水分解物、デンプン、セルロース、セルロースア セテート,セルロースアセテートプチレート,ヒ ドロキシエチルセルロース、アクリルポリオール 樹脂,スチレンアリルアルコール共重合樹脂,ス チレンーアレイン酸共重合樹脂,アルキッド樹脂,

特開昭60~161973 (4)

ポリエステルポリオール樹脂、ポリエステルカルボン酸樹脂、ポリカブロラクトンポリオール樹脂、ポリプロピレンポリオール、ポリエトラメチレングリコール、等がある。

また活性水素を有する化合物は、その骨格中に不飽和2重結合を有していても良く、具体例としては、アリルアルコール、アクリル酸、メタクリル酸、3-シクロヘキセンメタノール、テトラヒドロフタル酸等がある。

との場合、エポキシ樹脂の一般式(Ⅱ)に於て、 不飽和2重結合は全部または一部エポキシ化され たものとなる。

一般式(II)におけるn,,n2,……n4は0又は1~100の整数であり、その和が1~100であるが」100以上では融点の高い樹脂となり取り扱いにくく、実際上は使用できるようなものとはならない。

ℓは1~100までの整数である。

式(II)におけるBの置換基Xのうち

CH-CH₂ が多ければ多い租好ましい。特に

すなわち、本発明においては、魔換基Xは、

本発明の(I)式で表わされる新規エポキシ樹脂の製造は活性水素を有する有機化合物を開始剤にし4ーピニルシクロヘキセンー1ーオキサイドを開張重合させることによって得られるポリエーテル樹脂、すなわち、ピニル基側鎖を有するポリシクロヘキセンオキサイド重合体を過酸等の酸化剤すなわちエポキシ化剤でエポキシ化することによって行なりことができる。

4 - ビニルシクロヘキセン-1 - オキサイドは、 ブタジエンの2量化反応によって得られるビニル シクロヘキセンを過酢酸によって部分エポキシ化

することによって得られる。

4 - ビニルシクロヘキセン- 1 - オキサイドを 活性水素存在下に重合させる時には触媒を使用す ることが好ましい。

触媒としてはメチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ピペラジン等のアミン類、ピリジン類、イミダゾール類、等の有機塩基額、岩酸、酢酸、プロピオン酸等の有機酸類、硫酸、塩酸等の無機酸、ナトリウムメチラート等のアルカリ金属類のアルコラート類、KOH、NaOH等のアルカリ類、BF1、ZnCl2、AlCl3、SnCl4等のルイス酸又はそのコンプレックス類、トリエチルアルス酸又はそのコンプレックス類、トリエチルアルミニウム、ジエチル亜鉛等の有機金属化合物をあげることができる。

とれらの触媒は反応物に対して 0.0 1 ~ 1 0 5 好ましくは 0.1 ~ 5 5 の範囲で使用するととが出来る。反応温度は - 7 0 ~ 2 0 0 ℃好ましくは - 3 0 ℃ ~ 1 0 0 ℃である。

 とができない。

すなわち、アセトン、メチルエチルケトン、メ チルイソプチルケトンのようなケトン類、ペンゼ ン、トルエン、キシレンのような芳香族容傑その 他エーテル、脂肪族炭化水素、エステル類等を使 用することができる。

さて、本発明においてはこのようにして合成したビニル基側鎖を有するポリシクロヘキセンオキサイド重合体をエポキシ化剤によってエポキシ化することによって式(Ⅱ)の新規エポキシ樹脂を製造することを特徴とする。

エポキシ化剤としては適酸類,ハイドロパーオ キシド類のどちらかを用いることができる。

過酸類としては、過ギ酸、過酢酸、過安息香酸、 トリフルオロ過酢酸等を用いることができる。

このうち特に過酢酸は工業的に安価に入手可能 でかつ安定度も高く、好ましいエポキシ化剤である。

ハイドロバーオキサイド類としては過酸化水素。 ターシャリプチル ハイドロバーオキサイド、 ク メンバーオキサイド等を用いることができる。

エポキシ化の際には必要に応じて触媒を用いる とができる。例えば過酸の場合、炭酸ツーダを どのアルカリや硫酸などの酸を触媒として用いる る。またハイドロパーオキサイドの場合、タング ステン酸と苛性ソーダの混合物を過酸化水素と、 あるいは有機酸を過酸化水素と、あるいはモリブ デンヘキサカルボニルをターシャリブチルハイド ロパーオキサイドと使用して触媒効果を得ること ができる。

エポキシ化反応は、装置や原料物性に応じて溶 媒使用の有無や反応温度を調節して行なう。

用いるエポキシ化剤の反応性によって、使用できる反応温度域は定まる。

好ましいエポキシ化剤である過酢酸についてい えば、 $0\sim70$ $^{\circ}$ が好ましい。0 $^{\circ}$ 以下では反応 が遅く、70 $^{\circ}$ 以上では過酢酸の分解を起きる。

また、ハイドロパーオキサイドの一例であるターシャリプチルハイドロパーオキサイド/モリプデン二酸化物ジアセチルアセトナート采では、同

じ理由で20~150℃が好ましい。

溶媒は、原料粘度の低下、エポキシ化剤の稀釈 による安定化等の目的で使用することが出来る。

過酢酸の場合であれば、芳香族化合物、エーテル化合物、エステル化合物、ケトン化合物等を啓 鉄として用いることが出来る。

不飽和結合に対するエポキシ化剤の仕込みモル 比は、不飽和結合をどれ位残存させたいか等の目 的に応じて変化させることが出来る。エポキシ基 が多い化合物が目的の場合、エポキシ化剤は不飽 和基に対し等モルかそれ以上加えるのが好ましい。

但し、経済性および次に述べる副反応の問題から2倍モルを越えることは通常不利であり、過酢酸の場合、1~1.5倍モルが好ましい。

エポキシ化反応の条件によって、オレフィン結合のエポキシ化と同時に原料中の置換基

がエポキシ化剤等と副反応を起こした結果、変性 された置換基が生じ、目的化合物中に含まれてく る。目的化合物中の置換基

成された置換基の3者の比はエポキシ化剤の種類、 エポキシ化剤とオレフィン結合のモル比、反応条 件によって定まる。

変成された置換基は、例えば、エポキシ化剤が 過酢酸の場合、下の様な構造のものが主であり、 生成したエポキシ基と、副生した酢酸から生じる。

濃縮等の通常の化学工学的手段によって、目的 化合物を反応粗液から取り出すことができる。 本発明によって得られる新規なエポキシ樹脂は 一般に混合物として得られる場合が多い。

とのようにして得られた新規なエポキン化合物は、フェノールノボラック樹脂やその他の硬化剤によって架橋させるととによって、その塩素不純物の低さから優れたLSI封止材料として用いるととができる。

またコイルの含浸等のエポキンドの従来の用途の代替としても重合度等を自由に調整することにより、性能を適合させることができる長所を有している。さらにLEDや半導体の封止剤、塗料等、幅広い用途に適用できる。

以下に実施例をあげて、さらに本発明を詳しく説明する。

奥施例-1

アリルアルコール 1168(2モル),4ービニルシクロヘキセンー1ーオキサイド 496 8(4モル)およびBF,エーテラート 3.18を 60℃で混合し、ガスクロマトグラフィー分析で 4ービニルシクロヘキセンー1ーオキサイトの転 化率が989以上になるまで反応させた。得られた反応粗液に酢酸エチルを加えて水洗し、次に酢酸エチル層を漫縮して粘稠液体を得た。

生成物の赤外線吸収スペクトルにおいて、原料に見られた810,850cm1のエポキン基による吸収が無くなっていること、1080,1½50cm1にエーテル結合による吸収が存在すること、ガスクロマトグラフィー分析で、生成物中のアリルアルコールはこん跡量であるが赤外線吸収スペクトルで3450cm1にOH基の吸収があることが 確認された。

この化合物 4 3 4 8 を酢酸エチルに溶解して反 応器に仕込み、これに過酢酸 3 8 8 8 を酢酸エチ ル溶液として 2 時間にわたって滴下した。この間 反応温度は40℃に保った。過酢酸の仕込み終了後、40℃でさらに6時間熟成した。

反応粗液に酢酸エチルを追加し、炭酸ソーダ 4 1 6 g を含むアルカリ水で洗い、続いて蒸留水 でよく洗浄した。

酢酸エチル層を濃縮し、粘稠な透明液体を得た。 との化合物はオキシラン酸素含有率が 9.9 7 %で、 赤外線吸収スペクトルで 1 2 6 0 cm⁻¹ にエポキシ 基による特性吸収が見られた。さらに、 1 6 4 0 cm⁻¹に残存ビニル基による吸収が見られるとと、 3 4 5 0 cm⁻¹に OH基、 1 7 3 0 cm⁻¹に、

実施例-1と同様の操作で、アリルアルコール58g.4-ビニルシクロヘキセン-1-オキサイド 868g BF3・エーテラート 4.7gを反

応させ、粘稠な液状の生成物を得た。

生成物の赤外線吸収スペクトルにおいて、原料に見られた810,850cm⁻¹のエポキン茎による吸収が無くなっていること、1080,11150cm⁻¹1にエーテル結合による吸収が存在すること、ガスクロマトグラフィー分析で、生成物中のアリルアルコールはこん跡量であるが赤外線吸収スペクトルで3450cm⁻¹にOH茎の吸収があることが確認された。

さらに実施例-1と同様にこの化合物 4 9.2 8 と過酢酸 3 9 5 8 の反応を行ない、粘稠な透明液体を得た。

この化合物はオキシラン酸素含有率が 9.2 7 5 で、赤外線吸収スペクトルで 1 2 6 0 cm⁻¹ にエポ キシ基による特性吸収が見られた。さらに、 1 6 4 0 cm⁻¹ に残存ビニル基による吸収が見られること、3 4 5 0 cm⁻¹ に OH基、1 7 3 0 cm⁻¹ に

- CO- 基による吸収が見られることから本化合物は一般式(I)の構造(R,:グリシジル基またはアリル基,n=平均7,エポキシ基に酢酸が付加した基を一部含む)であることを確認した。

実施例-1 と同様な操作で、メタノール 6 4 g , 4-ビニルシクロヘキセン-1ーオキサイド 7 4 4 g BF, \cdot エーテラート 4.1 g を反応させ、粘稠な液状の生成物を得た。

生成物の赤外線吸収スペクトルにおいて、原料に見られた810,850cm⁻¹のエポキン基による吸収がなくなっていること、1080,1150cm⁻¹にエーテル結合による吸収が存在すること、ガスクロマトグラフィー分析で、生成物中のアリルアルコールはこん跡量であるが赤外線吸収スペクトルで3450cm⁻¹にOH基の吸収があることかから本化合物は下式で示される構造であることが

確認された。

さらに実施例-1と同様にこの化合物 5 7 3 8 と過酢酸 3 8 7 8 の反応を行ない、粘稠な透明液体を得た。

この化合物はオキシラン酸素含有率が 9.0 3 % で、赤外線吸収スペクトルで 1 2 6 0 cm⁻¹ にエポ キシ基による特性吸収が見られた。さらに、

1 6 4 0 cm⁻¹ に 残存ビニル基による吸収が見られるとと、 3 4 5 0 cm⁻¹ に OH 基 , 1 7 3 0 cm⁻¹ に

|| -CO- 基による吸収が見られることから本化合物
は一般式(I)の構造(R,:メチル基,n=平均
3,エポキシ基に酢酸が付加した基を1部含む)
であることを確認した。

参考例

0

実施例1、2、3で合成したエポキシ樹脂中の

(キュアゾール C₁₁ Z , 四国化成工業 (株))を用いた。又、比較用樹脂として、代表的な脂環式エポキシ樹脂である 3,4 ーエポキシシクロヘキシルメチルー 3',4'ーエポキシシクロヘキサンカルポキシラート(セロキサイト 2 0 2 1 , ダイセル化学工業 (株))を用い、下記の配合処方で配合を行い、1 2 0 ℃で約 1 分間溶融混合した後冷却して配合物を得た。得られた配合物を J I S ー C 2 1 0 4 ~7 (熱板法)によって120℃に於けるゲルタイムを測定し、表2の結果を得た。本発明の樹脂は従来の脂環式エポキシ樹脂よりも硬化性が高い事がわかる。

配合処方 エボキシ樹脂 1.0 当量 PSF-4300 1.0 当量

キュアゾールC_nZ (配合物に対して)

0.7 重量 5

全塩素量の測定を行った。

測定は試料約28を秤量し、酸素ポンペで分解・ 燃焼して測定し、数1の結果を得た。エピクロル ヒトリンを出発原料とした、通常のエポキシ樹脂 においては全塩素は通常数百ppm程度含まれてい る事を考えれば、本発明の樹脂の全塩素は非常に 少い事がわかる。

表 1 エポキシ樹脂中の全塩素量

エポキシ樹脂		実施例 2 の生成物	
全塩素量 (ppm)	1.0	1.5	1.3

応用例1

実施例1,2,3の生成物に硬化剤を配合して グルタイムを測定し、エポキン樹脂の硬化性の検 討を行った。硬化剤としてノボラック型フェノー ル樹脂(PSF-4300群栄化学工業(株))を用 い、硬化触媒として2-ウンデシルイミダゾール

表 2 配合物のゲルタイム

エポキシ樹脂	実施例1 の生成物	実施例 2 の生成物	実施例3 の生成物	セロキサイド 2021
ゲルタイム	12分40秒	9分50秒	20分20秒	23分10秒

応用例2

実施例1,2,3の化合物を用いて硬化物の 物性測定を行った。

硬化剤及び硬化触線は応用例1と同じものを 用い、下記の配合処方を応用例1と同様な方法 で混合を行い、配合物を得た。得られた配合物 を粉砕し、ブレス成型によって試験片を得た。 成型は90~100㎏f/adの加圧下で、60℃ より170℃で10分放置後、180℃に設定し たオーブン中で2時間後硬化を行った。得られ た硬化物を切削加工によって試験片とし、JIS の結果を得た。 配合処方 エポキシ樹脂

1.0 当量

PSF-4300

0.9 当量

キュアゾールG₁₁Z (配合物に対して)

0.7重量多:

表 3 硬化物の物性

エポキシ樹脂性 状	実施例 I の生成物	実施例2 の生成物	実施例3 の生成物
委 水 率(%)	0.2 2	0.2 6	0.2 1
熱変形温度 (℃)	131	192	134
体積固有抵抗 (Mara)	9.0 × 1 0°	1.2×10 ¹⁰	1.6×10 ¹⁰

手 統 補 正 **答**(自発)

昭和60年3月15日

特許庁長官 志 賀 学 殿

1. 事件の表示

昭和59年特許顧第14860号

2. 発明の名称

新規なエポキシ樹脂の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

郵便番号 590

住 所 大阪府堺市鉄砲町1番地

名 称 (290)ダイセル化学工業株式会社

代表者氏名 久保田 美文



4. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄。

5. 補正の内容

理論値

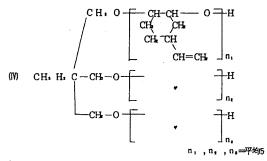
明細書の第27頁表3の次に以下の「実施例-4」を追加する。

供計戶

実施例一4

トリメチロールプロパン1348 (1モル), ビ ニルルグログ 呼センモルエポキシお18638 (115モル) 智実施例 N占同様が方法にて反応させ生成物を得た。

得られた生成物を元繁分析、IR,NMRにより分析したところ式(M)で示される構造であることを確認した。



I R 分析では寒施例 — 1 と同様 8 1 0 , 8 5 0 および 1 8 5 0 cm⁻¹ のエポキシ基の吸収は消失し、1 0 8 0 cm⁻¹ のエーテル結合の吸収が新らしく生成した。さらには、9 1 0 cm⁻¹ , 1 6 4 0 cm⁻¹ のヒニル基の吸収が残存している。

NMRでは、実施例1と同様のピークが確認された。元素分析値を次に示す。

分析值 7 6.0 5

以上の結果より例式の構造を確認した。

さらに実施例-1と同様にこの化合物 5 7 3 g と過酢酸 3 8 7 g の反応を行ない、粘稠た透明液体を得た。

この化合物はオキンラン酸累含有率が 9.0 3 % で、赤外線吸収スペクトルで 1 2 6 0 cm⁻¹ にエポ キン基による特性吸収が見られた。さらに、

1 6 4 0 cm⁻¹ に残存ビニル番による毀収が見られること、3 4 5 0 cm⁻¹ に0 H あ、1 7 3 0 cm⁻¹ に

- CO - 基による吸収が見られることから本化合物は一般式(I)の構造 (R,:トリメチロールブロバン残塞 & = 3、 n, , n, = 平均 5、 エポキシ基に酢酸が付加した基を 1 部含む) であることを確認した。

手 続 補 正 書(自発)

昭和60年3月14日

特許庁長官 志 賀 学 殿



1. 事件の表示

昭和59年特許顯第14860号

2. 発明の名称

新規なエポキシ樹脂の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

郵便番号 590

住 所 大阪府堺市鉄砲町1番地

名 称 (290)ダイセル化学工業株式会社

代要者氏名 久 保 田 美 文



- 4. 補正の対象
 - 1) 明細書の「特許請求の範囲」の機。
 - 2) 明細書の「発明の詳細な説明」の機。
- 5. 補正の内容
 - 1) 別紙の通り。
 - 2) 明細書の「発明の詳細な説明」の機を以下の通り補

と訂正する。

(1) 明細書第6頁の一般式(1)を

(2) 同第7頁の一般式(11)を

と町正する。 (3) 同第7頁下から5~3行目、「カーポアル キル茎,カーポアリール基」を「アルキルカルポ

(4) 阿第8頁下から2行目、「オキシピバリン 酸」の後の「、」を削除する。

ニル基,アリールカルポニル基」と訂正する。

- (5) 阿第9頁8~9行目、「フエノール樹脂」 を「フエノールノポラツク樹脂」と訂正する。
- (6) 同第9買下から8行目の「フタール酸」を 「フタル酸」と訂正する。
 - (7) 同第10頁7行目の「メルカプト類」を

「メルカプタン類」と訂正する。

(8) 同第10頁9~10行目の「エチレングリ コールジメルカプトプロピオン酸エステル」を 「エチレングリコールピスメルカプトプロピオン 酸エステル」と訂正する。

(9) 同第 1 0 頁 1 0 ~ 1 2 行目の「トリメチロ を「A&Cla」と訂正する。 ールプロパントリメルカプトプロピオン酸エステ ル」を「トリメチロールプロペントリスメルカプ トプロピオン酸エステル」と訂正する。

如 同第10頁下から9~8行目の「ペンタエ リスリトールペンタメルカプトプロピオン酸エス テル」を「ペンタエリスリトールテトラキスメル カプトプロピオン酸エステル」と訂正する。

- 01) 同第10頁下から1行目の「アレイン酸」 を「マレイン酸」と訂正する。
- (2) 同第12頁1行目の「好ましい。特に」を 「好ましく、逆に」と訂正する。
- を「オキシド」と訂正する。
 - t4 同第12頁下からる行目の「オキサイド」

を「オキシド」と訂正する。

は 同第18頁2行目の「オキサイド」を「オ キシド」と訂正する。

OG 阿第1δ頁下から10行目、「BF_δ」の後 の「、」を削除し、同下から10行目の「AICla」

切 同第14頁下から9~10行目の「ハイド ロパーオキシド類」を「ハイドロパーオキサイド 類」と訂正する。

(18) 同第15頁下から4行目の「分解を起きる。」 を「分解が起きる。」と訂正する。

(9) 同第18頁下から4行目の「オキサイド」 を「オキシド」と訂正する。

20 同第18頁下から1行目の「オキサイド」 を「オキシド」と訂正する。

🗤 同第20頁下から7行目の「一般式(1)」を 「一般式(川)」と訂正する。

四 同第20頁下から1行目の「グリシジル基」 を「グリシジルエーテル基」と訂正する。

🛱 同第20買下から6行目の「アリル蒸」を

「アリロキシ基」と訂正する。

ω 同第20頁下から2~1行目の「オキサイド」を「オキシド」と訂正する。

四 同第22頁4行目の「一般式(1)」を「一般式(II)」と訂正する。

の 同第22頁 5 行目の「アリル基」を「アリロキシ基」と訂正する。

Ø 同第22頁9行目の「オキサイド」を「オキシド」と訂正する。

(4) 同第22頁下から4~3行目の「アリルアルコール」を「メタノール」と訂正する。

四 同第24頁7行目の「少い事」を「少ない事」と訂正する。

図 同第26頁下から4行目の「行つた。」を 「行なつた。」と訂正する。

64 同第27頁3行目の「キュアゾールG₁₁Z」を「キュアゾールC₁₁Z」と訂正する。

停許請求の範囲

一般式(I)で表わされる不飽和化合物を、エポキン化剤と反応させることを特徴とする一般式(I)で表わされる新規なエポキン樹脂の製造方法

ただしR₁は & 個の活性水素を有する有機化合物 残基。

n₁, n₂, …… n_kは 0 又は 1~100 の整数でその 和が 1~100 である。

ℓは1~100の整数をあらわす。

Aはピニル基を有するシクロヘキサン骨格であり、次式で表わされる。

ただしR₁はℓ個の活性水素を有する有機化合物 残基。

 $n_1, n_2, \dots n_2$ は 0 又は $1 \sim 1 \ 0 \ 0$ の整数でその 和 $t 1 \sim 1 \ 0 \ 0$ である。

ℓは1~100の整数をあらわす。

Bは置換基を有するシクロヘキサン骨格であり、 次式で表わされる。

$$X \mapsto CH - CH_2, CH = CH_2$$

$$R_2$$
は H , T ルキル基, T ルキルカル
 R_2 は H , T ルキル基, T ルキルカル
 R_2 は R_3 R_4 R_5 R_5 R_6 R_6 R_7 R_8 R_8 R_8 R_8 R_9 $R_$

であるが CH-CH₂を少なくとも式(I)の樹脂中に

1個以上含む。